



POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 16 DE JULIO DE 2010 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA ADJUDICACIÓN DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES BANCAJA PARA EEUU, CANADÁ Y ASIA, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2010/2011

Por Resolución Rectoral del 25 de mayo de 2010 se efectuó la convocatoria del Programa de Becas Internacionales BANCAJA para EEUU , Canadá y Asia durante el curso académico 2010-2011,

VISTA la Propuesta formulada por la Comisión de Selección en su sesión del 15 de julio de 2010,

RESULTANDO que en dicha propuesta se incluyen a los 10 alumnos que luego se indican para cursar estudios de año completo y a los 3 alumnos de Proyecto Fin de Carrera , condicionada la adjudicación de estas becas a la aceptación de los estudiantes en distintas universidades de los Estados Unidos de América , Canadá y Asia .

CONSIDERANDO que es facultad del Rector sancionar la propuesta y ordenar su publicación en la página web de la UPM,

ESTE RECTORADO HA RESUELTO:

PRIMERO. Adjudicar 10 becas para curso completo de **3.600 €** (tres mil seiscientos euros) y 3 becas para Proyecto Fin de Carrera de **2.400 €** (dos mil cuatrocientos euros) cada una para los siguientes estudiantes, proponiéndose una lista de reserva para cubrir las suplencias que pudieran originarse:

Tabla 1. **PROPUESTA DE BECARIOS**

| | Apellidos- Nombre, estudiante | Centro en UPM | Univ. de destino |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|
| Curso completo (estancia mínima: 9 meses) | | | |
| 1 | Bonnin Roca, Jaime | ETSI Aeronauticos | Syracuse University |
| 2 | Carretie Romero, Jorge | Facultad Informática | Illinois Institute of Technology |
| 3 | Zurera Gómez, Adriana | ETS Arquitectura | The University of Tokyo |
| 4 | López Sacristán, Jorge | ETS Arquitectura | City College of New York |
| 5 | Lumbreras Cruz, Vicente | ETSI Telecomunicación | Illinois Institute of Technology |
| 6 | Cubillo Arias, Ana | ETS Arquitectura | City College of New York |
| 7 | Cutrín Aller, Elisa | Facultad Informática | Illinois Institute of Technology |
| 8 | Magaña Garnica, Pilar | ETS Arquitectura | Illinois Institute of Technology |
| 9 | Martín García, Francisco José | ETSI Telecomunicación | Illinois Institute of Technology |
| 10 | Sols Carlero, Alberto | ETS Arquitectura | New Jersey Institute of Technology |
| PFC (estancia mínima: 6 meses) | | | |
| 1 | Fernandez Serrano, Guillermo | ETSI Telecomunicación | Illinois Institute of Technology |
| 2 | Aldanondo Fernández de la Mora, Santiago | ETSI Industriales | Illinois Institute of Technology |
| 3 | Caturla Torrecilla, Pablo | ETSI Aeronauticos | Columbia University |

Tabla 2. SUPLENTES

| | Apellidos- Nombre, estudiante | Centro en UPM | Univ. de destino |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Bartolome Herranz, Pablo | ETSI Telecomunicación | Illinois Institute of Technology |
| 2 | Caeiro Topa, M ^a Belén | ETSI Minas | Nanyang Technological University |
| 3 | Salcedo Jarabo, Esteban | ETSI Industriales | Illinois Institute of Technology |
| 4 | Pozo Arribas, Alejandro | ETSI Industriales | Illinois Institute of Technology |
| 5 | Herrero Fernández-Cuervo | ETS Arquitectura | Illinois Institute of Technology |
| 6 | Vita García, Sara | ETS Arquitectura | Illinois Institute of Technology |
| 7 | Blasco García, Jacobo | ETSI Telecomunicación | Illinois Institute of Technology |
| 8 | Llorente del Hoyo, Carlos | ETSI Industriales | University of Michigan |
| 9 | Talavera Gómez, Jesús | ETSI Telecomunicación | Illinois Institute of Technology |
| 10 | García Basabe, Juan | ETSI Telecomunicación | Illinois Institute of Technology |
| PFC (estancia mínima: 6 meses) | | | |
| 1 | Moreno Pascual, Fernando | Facultad Informática | Illinois Institute of Technology |
| 2 | Vázquez Chicote, Manuel Alejandro | ETSI Industriales | Illinois Institute of Technology |
| 3 | Iraizoz Cidoncha, Juan | ETSI Minas | Tsinghua University |

SEGUNDO . Los beneficiarios de becas para curso completo deberán permanecer en la universidad de destino un mínimo de nueve meses y los de proyecto fin de carrera, seis meses.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en la página web de la UPM, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación.

Madrid, a 16 de julio de 2010
EL RECTOR



Javier Uceda Antolín

